第四章 X 射线光学元件

- 4.1X射线光路和光学元件
 - 1. 同步辐射 X 射线光束线



图4.2 软X射线显微与全息摄影光束线

整个光束线处于高真空腔和管道中

球面光栅

2. 常规实验室 X 射线通常在空气中,必要时充氦气

20 cm



图4.3 X射线衍射仪光路

3. 重要光学元件

透光元件: Be 窗, 金刚石薄膜

准直器:狭缝, soller 狭缝, 平行光管

- 聚焦元件: 全反射镜, K-B镜, 弯曲晶片, X射线透镜 (X射线聚束), 复合折射透镜, 波带片
- 单色器:晶体单色器,波带片,光栅,多层膜,多层膜光栅,多层膜波带片
- 4.2X射线晶体单色器

在硬 X 射线波段,通常用单晶将 X 射线单色化

1. 常用晶体

大块镶嵌晶体 LiF, NaCl, 热解石墨 发射度 $\Delta \theta_c \Box 0.2^0 (\Box 4 \times 10^{-3})$ 大块完整晶体 Si, Ge 发射度 $\Delta \theta_c \Box 10^{\circ} (\Box 5 \times 10^{-5})$

2. 平面晶体单色器

双晶平行平面单色器



(a)





图4.4平面晶体单色器

$$\begin{split} \lambda &= 2d \sin \theta & \text{高次谐波问题} \\ \Delta \lambda &= 2d \cos \theta \Delta \theta \\ \frac{\Delta E}{E} &= \frac{\Delta \lambda}{\lambda} = ctg \theta \Delta \theta , \quad \Delta \theta = [\Delta \theta_c^2 + \Delta \theta_r^2]^{1/2} \\ \Delta \theta_c & \text{晶体发散度}, \quad \Delta \theta_r \, \text{光束发散度} \end{split}$$

3. 曲面(柱面)晶体单色器

聚焦条件:罗兰聚焦圆, Bragg 定律

Johann 法: 罗兰圆半径 R, 曲面曲率半径 2R, 晶面与晶体表面平行, 晶体表面与罗兰圆相切



图4.5约翰法的聚焦原理

Johansson 法: 罗兰圆半径 R, 曲面曲率半径 2R, 晶体表面磨成半径为 R 的凹面, 与罗兰圆上一段重合



图4.6 Johansson法的聚焦原理

4. 多层膜

轻重元素周期性多层膜: Mo/Si, W/C, Rh/C, $d = d_1 + d_2$

适用于软 X 射线波段,能量分辨率 ΔE/E (5□ 20%),可用于大角度反射(衍射),反射能力强,可作为反射聚焦元件与单色元件。

轻重元素多层膜厚度比 $\frac{d_1}{d_2}$ 的适当变化,可消除高次谐波及提高能量分辨本领

- 4.3 波带片
 - 1. 菲涅尔波带片



图4.7 菲涅尔波带片

2. 制备

用电子束在金箔上刻蚀

3. 波带片的聚焦与单色化



图4.8 X射线波带片

- $r_k = \sqrt{kf \lambda}$
- K: 波带片中环带的级数(从中心开始,K=0 算起)
- *r*_{*k*}: K 带环的半径
- *f*: 焦距

平行单色光入射,聚焦在焦点

平行白光入射,不同波长的聚焦点在轴线上展开

4. 布拉格-菲涅尔透镜(Bragg-Fresnel lens, BFL)



(a) 直线形

(b)圆环形



软 X 射线单色器:结构、原理与可见光光栅相同,但刻线密度要比可见光 光栅高得多



(a) 反射光栅

(b) 凹面光栅

图4.10 软X射线光栅



图4.11 闪耀光栅原理

形成衍射极大的条件

反射光栅: $d(\sin \alpha + \sin \beta) = k\lambda$

闪烁光栅: $d(\sin \alpha - \sin \beta) = 2d \sin \gamma \cos(\gamma + \beta) = k\lambda$

多层膜光栅

- 4.5 全反射镜,全反射聚焦镜
 - 1. X射线的全发射,全反射的临界角

$$n=1-\delta$$
, $\delta = \frac{Ne^2\lambda^2}{8\pi^2\varepsilon_0mc^2}$ N为单位体积中电子的数目

单色 X 射线从真空(或空气)中掠入射至媒质时,发生全反射的临界角 θ_c 为

$$\theta_{c} = \sqrt{2\delta} = \frac{e\lambda}{2\pi c} \cdot \left(\frac{N}{\varepsilon_{0}m}\right)^{1/2}$$

当白光 X 射线从真空(或空气)中以θ角掠入射至媒质,全反射光束的截止

波长为

- $\lambda_c = (\frac{\varepsilon_0 m}{N})^{1/2} \cdot \frac{2\pi c \theta}{e}$
- 2. K-B 镜(Kirkpatrick-Baez)镜

相互垂直放置的柱面金属镀层反射镜,将 X 射线束垂直与水平两个方向聚 焦



图4.12 边靠边的Kirkpatrick-Baez系统

3. X 射线透镜(X 射线聚束器)



图4.14 毛细管

内壁光滑的玻璃毛细管作为 X 射线导管, X 射线在导管内产生多次全 反射,从而由光导管的一段传至另一端,并随导管的弯曲而改变传播方向, 导管的弯角可以大大超过全反射临界角。

有成千上万根 X 射线导管组成的 X 射线透镜(X 射线聚束器)可以在 ±30[°]范围内收集 X 射线,并将 X 射线束变为会聚束或准平行束。

4. 6 复合透镜



图4.15复合透镜

在铝板或有机材料上打一排小孔,如图所示,组成复合透镜,已用于 X 射线微光束聚焦。

- §4.7 X射线成像技术及其应用
- 1. 吸收(振幅)衬度,相位衬度 图1

 $n=1-(\alpha+i\beta)=(1-\alpha)+i\beta$

- 2. 二维透射像, 三维重构像(CT)
- 3. 多波长成像与元素分布图

4.X射线显微术

水窗口: 由氧的 K 吸收边及碳的 K 吸收边可知, 在软 X 射线波段的 2.3nm 至 4.4nm 区间, 氧(主要来自水)的吸收系数远小于碳,这个对水 透明的波长区间被称为"水窗" 图 2

- 软X射线接触显微成像 图3
- 软X线扫描显微术 图4
- 软 X 射线全息显微术 图 5
- 透射式 X 射线显微镜 图 6
- X 射线衍射显微术,单粒子相干 X 射线衍射成像

5.X 射线光刻技术

软 X 射线光刻

- 硬 X 射线深度光刻 LIGA 技术
- 6. X 射线无损探伤技术
- 7.X 射线天文望远镜



(b) 相衬 X 射线显微镜光路图

图1.



图 9-10 厚 0.1 μm 的 Si₃ N₄ 薄膜作 X 射线窗片,样品室内部为 1 atm(1 atm = 101.325 kPa)的样品环境,室外为真空。Si₃N₄ 薄 膜能维持上述室内外之间的压强差。PMMA 薄层的厚度为 0.5 μm,置于一硅薄片上,Si₃N₄ 薄膜与光刻胶之间的距离是3 μm





环的高光谱亮度的可调谐的软 X 射线。单色器选择所需要的能量和通带。波带片将 单色射线聚焦成一小点。用 OSA 阻挡波带片一级焦点以外的背景辐射。样品位于焦 点上,通过光栅扫描采集图像。沿 X 射线束方向移动波带片和 OSA 而实现聚焦(引自 Wang Y, Jacobsen C, Master J, et al. J of Microscopy. 2000, 197(1) 80~93)

图4



像的检测器 微型波带片 物体 反射镜聚光器 X射线 X射线源 透射式(全场)X射线显微镜的原理

像平面

11.